

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

บทนี้เป็นการอภิปรายและสรุปผลการศึกษางานวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนและหัวต่อเรื่วในการจุ่มเคลือบที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ด้วยเทคนิคโซลเจลแบบจุ่มเคลือบ และผลของความหนาของฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ โดยทำการเคลือบที่จำนวนชั้นในการจุ่มเคลือบค่าต่าง ๆ กัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อภิปราย

ผลของอัตราเร็วในการจุ่มเคลือบ

ในงานวิจัยนี้เป็นการเตรียมฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ด้วยเทคนิคโซลเจลโดยใช้สารตั้งต้น คือ ไทยเนยนเตคระ ไอโซพรพอกไซด์ ไอโซพรพานอลและกรดไนตริกที่มีความเข้มข้น 0.27 ในสาร ทำการเคลือบนวัสดุรองรับ คือ กระดาษไล์ด์ โดยในขั้นตอนแรกได้ทำการทดลองหาอัตราเร็วในการจุ่มเคลือบที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์โดยใช้อัตราเร็วในการเลื่อนกระดาษไล์ด์ขึ้นจากสารละลายที่อัตราเร็ว 5 cm/min 20 cm/min และ 30 cm/min ผลการศึกษาพบว่า เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่า ฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ที่อัตราเร็ว 5 cm/min และ 20 cm/min มีลักษณะใส และเรียบ ส่วนฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ที่ความเร็ว 30 cm/min เนื้อฟิล์มนี้มีลักษณะขาวขุ่น

เมื่อนำฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ที่อัตราเร็ว 5 cm/min 20 cm/min และ 30 cm/min ไปวิเคราะห์สภาพพื้นผิวระดับจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบรูพรุนขนาดเล็กพบร่องรอยที่บวบเรวนเนื้อฟิล์ม ที่กำลังขยาย 40X พบร่องรอยที่อัตราเร็ว 5 cm/min 20 cm/min และ 30 cm/min เนื้อฟิล์มค่อนข้างเรียบ พบรูพรุนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนื้อฟิล์ม ที่กำลังขยาย 200X พบร่องรอยที่อัตราเร็ว 5 cm/min และ 20 cm/min เนื้อฟิล์มยังคงเรียบและพบรูพรุนอยู่ ส่วนที่อัตราเร็ว 30 cm/min พบร่องรอยของอนุภาคขนาดเล็กกระจายอยู่ในเนื้อฟิล์ม

เมื่อนำฟิล์มนางไทยเนยนโดยออกไซด์ที่อัตราเร็ว 5 cm/min 20 cm/min และ 30 cm/min ไปวัดความหนาของฟิล์ม ด้วยเครื่อง Surftest พบร่องรอยความหนาของฟิล์มนางได้ 78 nm 111 nm และ 154 nm ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าฟิล์มบางที่เคลือบภายในอัตราเร็วในการเลื่อนกระจสไอล์ดขึ้นจากสารละลาย ด้วยอัตราเร็ว 5 cm/min 20 cm/min และ 30 cm/min พบว่า ความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้น โดยที่อัตราเร็ว 30 cm/min จะให้ฟิล์มบางที่มีความหนา 154 nm แต่ในขณะเดียวกันเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นลักษณะพื้นผิวระดับจุลภาคพบว่า ฟิล์มบางที่เคลือบได้มีลักษณะขาวขุ่น ไม่ใส เพราะเกิดอนุภาคขนาดเล็กที่มีลักษณะขาวขุ่น กระจายอยู่ทั่วเนื้อฟิล์ม ดังนั้น อัตราเร็วที่เหมาะสมในการเคลือบฟิล์ม เพื่อคุณภาพของความหนาที่มีต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ในตอนต่อไป จึงเลือกใช้อัตราเร็วในการเลื่อนกระจสไอล์ด ขึ้นจากสารละลาย ที่ 20 cm/min เพราะชั้นฟิล์มที่เคลือบได้จะมีความหนา 111 nm และเนื้อฟิล์มนีลักษณะใสและเรียบ ในขณะที่อัตราเร็ว 5 cm/min เนื้อฟิล์มที่เคลือบได้แนวจะมีลักษณะใส เช่นกัน แต่ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้จะมีค่าค่อนข้างน้อย คือ 78 nm เท่านั้น

ผลของจำนวนชั้นในการจุ่มเคลือบ

เมื่อเลือกอัตราเร็วที่เหมาะสมในการทดลอง คือ 20 cm/min และทำการจุ่มเคลือบฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ ที่จำนวนชั้นในการจุ่มเคลือบ 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3 ชั้น เพื่อศึกษาผลของความหนาที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ ผลปรากฏว่า ฟิล์มบางที่ความหนา 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3 ชั้น มีลักษณะใส เรียบ และมีการขีด劃ฟิล์มที่ดี เมื่อเรานำฟิล์มไปวิเคราะห์สภาพพื้นผิวระดับจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่กำลังขยาย 40X พบว่า ที่ความหนา 1 ชั้น และ 2 ชั้น เนื้อฟิล์มค่อนข้างเรียบ พบรูพรุนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนื้อฟิล์ม และที่ความหนา 3 ชั้นพบรอยแตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนื้อฟิล์ม ที่กำลังขยาย 200X พบว่า ที่อัตราเร็ว 5 cm/min และ 20 cm/min เนื้อฟิล์มยังคงเรียบและพบรูพรุนอยู่ ส่วนที่อัตราเร็ว 30 cm/min พบรอยแตกชัดเจนและมีลักษณะของอนุภาคขนาดเล็กกระจายอยู่ในเนื้อฟิล์ม

เมื่อนำฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ที่จำนวนชั้นในการจุ่มเคลือบ 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3 ชั้น ไปวัดความหนาของฟิล์ม ด้วยเครื่อง Surftest พบว่า ฟิล์มบางมีความหนา 111 nm 160 nm และ 208 nm ตามลำดับ

โครงสร้างผิวของฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์

ผลการศึกษาโครงสร้างผิวของฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ด้วยเทคนิค XRD พบว่า ฟิล์มบาง ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ที่ความหนา 1 ชั้นนั้น เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ ไทยนานียม ได้ออกใช้ค์ในเฟสอนาคต ส่วนฟิล์มบางที่ความหนา 2 ชั้น และ 3 ชั้น พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 2θ เท่ากับ 25.24 และ 25.28 องศา ซึ่งตรงกับ

รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไทยาเนียมไดออกไซด์ฟลัมบางที่ความหนา 1 ชั้น เมื่อนำไปคำนวณหาขนาดผลึกของไทยาเนียมไดออกไซด์พบว่า ฟลัมบางที่ความหนา 1 ชั้น ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไทยาเนียมไดออกไซด์ จึงไม่สามารถคำนวณหาขนาดของผลึกได้ ส่วนฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์ที่ความหนา 2 ชั้น และ 3 ชั้น สามารถคำนวณหาขนาดของผลึกได้เป็น 17.48 nm และ 17.71 nm ตามลำดับ ซึ่งมีขนาดผลึกที่ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไทยาเนียมไดออกไซด์จะมีค่าสูงขึ้น เมื่อจำนวนชั้นในการเคลือบของฟลัมมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลเนื่องจากความหนาของฟลัมที่มีค่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนชั้นในการเคลือบ

ลักษณะพื้นผิวของฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์

ผลของลักษณะพื้นผิว ความหยาบคิวและหาความหนาของฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope พบว่า ฟลัมบางที่ความหนา 1 ชั้น ลักษณะของกรนยังไม่ชัดเจน ที่ความหนา 2 ชั้น และ 3 ชั้น ลักษณะกรนผลึกของฟลัมมีลักษณะกลมรี ขนาดของกรนมีค่าเล็กในระดับนาโนโดยมีค่าประมาณ 60 nm นอกจากนี้ยังพบพูน ขนาดเล็กบนพื้นผิวฟลัม ที่ทุกเงื่อนไขของการเคลือบ

สมบัติทางแสงของฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์

ผลการศึกษาฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์ด้วยเครื่องสเปกตรโฟโตมิเตอร์ พบว่า ในช่วงความยาวคลื่น $300\text{-}500 \text{ nm}$ เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงลดลง เมื่อฟลัมมีความหนาเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาที่ความยาวคลื่น 550 nm พบว่า เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์ที่ความหนา 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3 ชั้น มีค่าเป็น 84.11% 91.29% และ 69.82% ตามลำดับ

ค่าແນບช่องว่างพลังงานของไทยาเนียมไดออกไซด์ที่ความหนาต่าง ๆ พบว่า ที่ความหนา 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3 ชั้น ค่าແນບช่องว่างพลังงานของฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์ มีค่าเป็น 3.20 eV 3.15 eV และ 2.90 eV ตามลำดับ

สรุปผลการทดลอง

1. ในการเตรียมฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์ ความเข้มข้น 0.27 มอล ด้วยเทคนิค ไฮโลเจลแบบจุ่มเคลือบ พบว่า อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบช้าทำให้ได้ฟลัมที่บาง และถ้าอัตราเร็ว ในการจุ่มเคลือบเร็วทำให้ได้ฟลัมที่หนา สำหรับงานวิจัยนี้พบว่า อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบ ที่เหมาะสม คือ 20 cm/min จะทำให้ได้ฟลัมบางที่มีลักษณะใส ยึดเกาะได้ดี

2. เมื่อจำนวนชั้นในการจุ่มเคลือบฟลัมบางไทยาเนียมไดออกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ ความหนาของฟลัมมีค่าเพิ่มขึ้น

3. ที่ความหนาของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ 1 ชั้น จะไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไททาเนียมไดออกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้น ทำให้พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไททาเนียมไดออกไซด์ในเฟสอนาคตมากขึ้น โดยความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไททาเนียมไดออกไซด์จะมีค่าสูงขึ้น เมื่อจำนวนชั้นในการจุ่นเคลือบของฟิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อจำนวนหนาคาดของผลึกมีค่าเป็น 17.48 nm และ 17.71 nm ตามลำดับ

4. ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ พบร่วมกับฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได มีลักษณะเกรนผลึกของฟิล์ม กลมรี ขนาดของเกรนมีค่าประมาณ 60 nm และพบรูปฐานคาดเล็กบนพื้นผิวฟิล์มที่ทุกเงื่อนไขของการเคลือบ

5. การส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์และค่าແຄบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ พบร่วมกับเมื่อความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีค่าลดลงและที่ความหนาของฟิล์มบางเพิ่มขึ้นค่าແຄบช่องว่างพลังงานจะมีค่าลดลงเช่นกัน